



BIML 07 N° 254/JFM/PSt-G

20 April 2007

To: OIML Corresponding Members

Subject : 42nd CIML Meeting: Letter of invitation

Ladies and Gentlemen,

On behalf of Mr. Alan E. Johnston, CIML President, I am pleased to inform you that the CIML will hold its 42nd Meeting in Shanghai (P.R. China) on Wednesday 24 (all day), Thursday 25 (morning) and Friday 26 October 2007 (morning). It will be preceded by a Seminar on OIML D 1 *Elements for a Law on Metrology* on Tuesday 23 October. A number of other meetings (Regional bodies, OIML TCs/SCs and the OIML Working Group on *Conformity to Type*) will also be organized on this occasion. Unfortunately this year it will not be possible to provide translation into French, and so all the meeting sessions will be held in English only.

You are warmly invited to be represented by an observer at the CIML Meeting.

I would like to emphasize that Corresponding Members participate in CIML Meetings entirely at their own expense; in addition, due to the fact that the number of seats in the meeting room we will be using will be limited, you are kindly requested to limit the number of representatives of your country.

The BIML has prepared a web site for the Shanghai meetings (www.oiml.org/shanghai) and registration for attendance at the CIML Meeting and accommodation will again this year be online via the Shanghai web site. The deadline for registering is **10 September 2007**; if you are unable to register via the web site, please contact the BIML and alternative arrangements will be made.

Looking forward to seeing you again in Shanghai,

Yours faithfully

J.F. Magaña
BIML Director



BIML 07 N° 254/JFM-PSt-G

20 avril 2007

Aux Membres Correspondants de l'OIML

Objet: 42ème réunion du CIML

Mesdames, Messieurs,

Au nom de Monsieur Johnston, Président du CIML, j'ai le plaisir de vous informer que le CIML tiendra sa 42ème Réunion à Shanghai (République Populaire de Chine) les mercredi 24 (journée), jeudi 25 (matin) et vendredi 26 octobre 2006 (matin). Elle sera précédée d'un Séminaire sur le D 1 *Eléments pour une Loi sur la Métrologie* le mardi 23 octobre. D'autres réunions (Organisations régionales, TC/SC de l'OIML et le Groupe de Travail *Conformité au type*) seront aussi organisées à cette occasion. Malheureusement cette année il ne sera pas possible de prévoir une traduction en français, ainsi toutes les réunions seront tenues uniquement en anglais.

Vous êtes cordialement invités à vous faire représenter par un observateur à la réunion du CIML.

Je tiens à souligner que la participation des Membres Correspondants aux réunions de l'OIML est entièrement à la charge des pays participants; par ailleurs en raison d'une éventuelle limitation du nombre de places assises dans la salle de réunion, il vous est demandé de limiter le nombre de vos représentants de votre pays.

Le BIML a préparé un site web pour les événements à Shanghai (www.oiml.org/shanghai) et l'enregistrement pour la participation à la réunion du CIML ainsi que pour les réservations de chambres d'hôtel se feront encore cette année en ligne (électronique) via le site de Shanghai. La date limite pour les inscriptions est fixée au **10 septembre 2007**. Si vous ne pouvez pas effectuer votre enregistrement via le site web, merci de bien vouloir contacter le BIML afin de trouver une solution alternative.

Meilleures salutations,

J.F. Magaña
Directeur du BIML